

研究評価委員会

第1回「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発」 (中間評価) 分科会

日時：平成24年7月9日(月) 10:00~18:00

場所：WTC コンファレンスセンター Room A
(世界貿易センタービル 3階)

議事次第

【公開セッション】

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | 10:00~10:10 (10分) |
| 2. 分科会の公開について | 10:10~10:15 (5分) |
| 3. 評価の実施方法 | 10:15~ |
| 4. 評価報告書の構成について | 10:30 (15分) |
| 5. プロジェクトの概要説明 (説明45分、質疑応答45分) | 10:30~12:00 (90分) |

(昼食) (60分)

【非公開セッション】

- | | |
|--|--------------------|
| (非公開資料取扱の説明) | 13:00~13:05 (5分) |
| 6. プロジェクトの詳細説明 | 13:05~17:26 (251分) |
| (1) 全体説明 (東大・先端研) (説明35分、質疑応答35分) | 13:05~14:15 |
| (2) ①後天的ゲノム修飾解析技術開発及び②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発
(東大・先端研) (説明15分、質疑応答15分) | 14:15~14:45 |
| (3) ②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発
(東大・病理) (説明15分、質疑応答12分) | 14:45~15:12 |

(休憩) (10分)

- | | |
|---|-------------------|
| (4) ②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発
(がん研) (説明15分、質疑応答12分) | 15:22~15:49 |
| (5) ②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発
(産総研) (説明15分、質疑応答12分) | 15:49~16:16 |
| (6) ①後天的ゲノム修飾解析技術開発及び③探索的実証研究
(東大・先端研) (説明35分、質疑応答35分) | 16:16~17:26 |
| 7. 全体を通しての質疑 | 17:26~17:40 (14分) |

【公開セッション】

- | | |
|-----------|-------------------|
| 8. まとめ・講評 | 17:40~17:55 (15分) |
|-----------|-------------------|

9. 今後の予定、その他
10. 閉会

17:55~18:00 (5分)

以上